

#### **Тематичні напрямки:**

- фізика поверхні — модифікації, покриття, плівки, приповерхні і перехідні шари різних видів, як результат впливу плазми, корпускулярно-фотонних потоків і випромінювання;
- взаємодія різноманітних видів випромінювання з поверхнями металів, напівпровідників, діелектриків;
- фізика і техніка низькотемпературної плазми;
- фізика і техніка лазерів;
- фізичні властивості плівок і покриттів;
- нанофізика, мікро- і нанотехнології, мікро- і наноелектроніка;
- фізичні та технічні аспекти сучасних технологій обробки поверхні, діагностики і контролю технологічних процесів.

#### **Тематические направления:**

- физика поверхности — модификации, покрытия, пленки, приповерхностные и переходные слои различных видов, как результат воздействия плазмы, корпускулярно-фотонных потоков и излучения;
- взаимодействие разнообразных видов излучения с поверхностями металлов, полупроводников, диэлектриков;
- физика и техника низкотемпературной плазмы;
- физика и техника лазеров;
- физические свойства пленок и покрытий;
- нанофизика, микро- и нанотехнологии, микро- и наноэлектроника;
- физические и технические аспекты современных технологий обработки поверхности, диагностики и контроля технологических процессов.

#### **Topic directions:**

- surface physics — modification, coating, film, near-surface and transient layers of different kinds, as outcome of influencing of plasma, corpuscular-photon flows and radiation;
- interaction of miscellaneous kinds of radiation with surfaces of metals, semiconductors, dielectrics;
- physics and engineering of low-temperature plasma;
- physics and engineering of lasers;
- physical characteristics of films and coatings;
- nanophysics, micro and nanoelectronics, micro and nanotechnologies;
- physical and engineering aspects of modern technologies of surfacing, diagnostic and control of technological processes.

Наукове видання  
Фізична інженерія поверхні  
Том 12, № 2, 2014

Українською, російською та англійською мовами

Комп'ютерне верстання Пхалагова Н. А., Дудіна Н. Г.  
Макет обкладинки Дончик І. М.

Підписано до друку 27. 06. 2014 р. Формат 60 × 84/8. Папір офсетний. Друк ризографічний.  
Ум. друк. арк. 10,3. Обл-вид. арк. 10,6. Тираж 100 пр.

---

61022, м. Харків, майдан Свободи, 6.  
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  
Інститут високих технологій

---

Надруковано: ХНУ імені В. Н. Каразіна  
61077, Харків, майдан Свободи, 4.  
Видавництво  
Тел. 705-24-32  
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3367 від 13. 01. 09